

インド知的財産権利化の現状

バパット・ヴィニット
株式会社サンガム I P

最近、インド特許庁が2010-2011年のアニュアルレポートを発行しました。2010-2011年の権利化の特徴は以下の通りです。

1) 特許出願の推移

特許出願は前年に比べて15%増になっている。審査着手案件も前年に比べて増えた。

2) PCT国内段階移行特許出願の推移

特許出願は前年に比べて13%増になっている。

3) 国ごとPCT国内段階移行特許出願の推移

上位の国が出願を増やす。日本がドイツを抜いて第2位になる。中国が韓国を抜く。日本からの出願が前年に比べて20%増になっている。

4) 技術分野別の特許出願の推移

電気・電子とメカ分野の出願が増え、それ以外の分野ほぼ増減ない。

5) 特許異議申立の推移

付与前異議申し立てが積極的に使われており、前年に比べて185%増になっている。

6) 国内実施情報提出件数

今回初めて国内実施情報提出件数が公開された。

7) 特許・意匠審査官の数

相変わらず審査官の数が少ないが、2012年に200以上の審査官が増員されている。

8) 意匠出願の推移

意匠出願は前年に比べて24%増になっている。

9) 国内と外国からの意匠出願の推移

意匠出願は前年に比べて24%増になっている。

10) 国ごとの意匠出願の推移

上位の国が出願を増やす。日本がドイツを抜いて第2位になる。日本からの出願が前年に比べて75%増になっている。

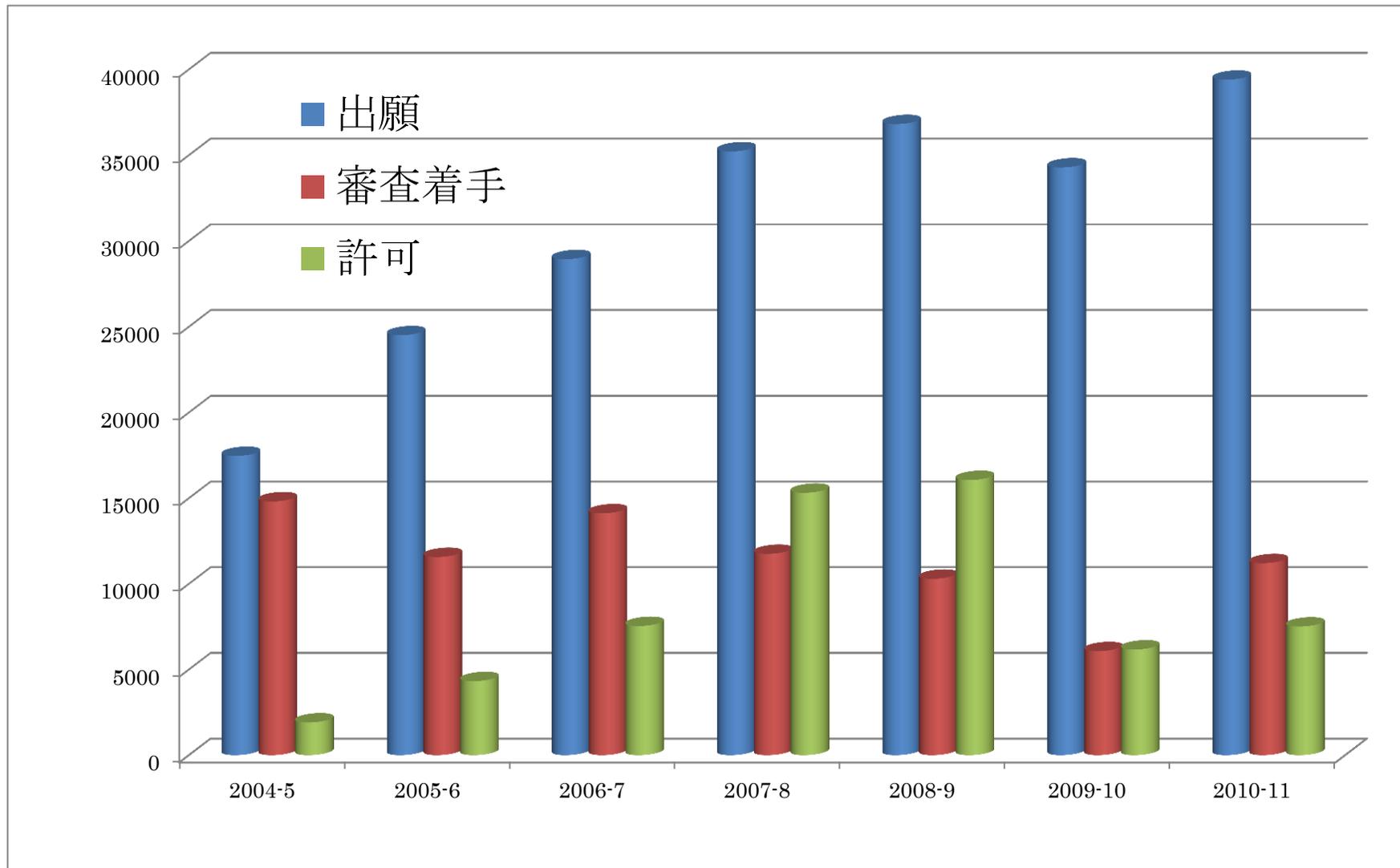
11) 商標出願の推移

商標出願は前年に比べて26%増になっている。審査着手案件も前年に比べて増えた。

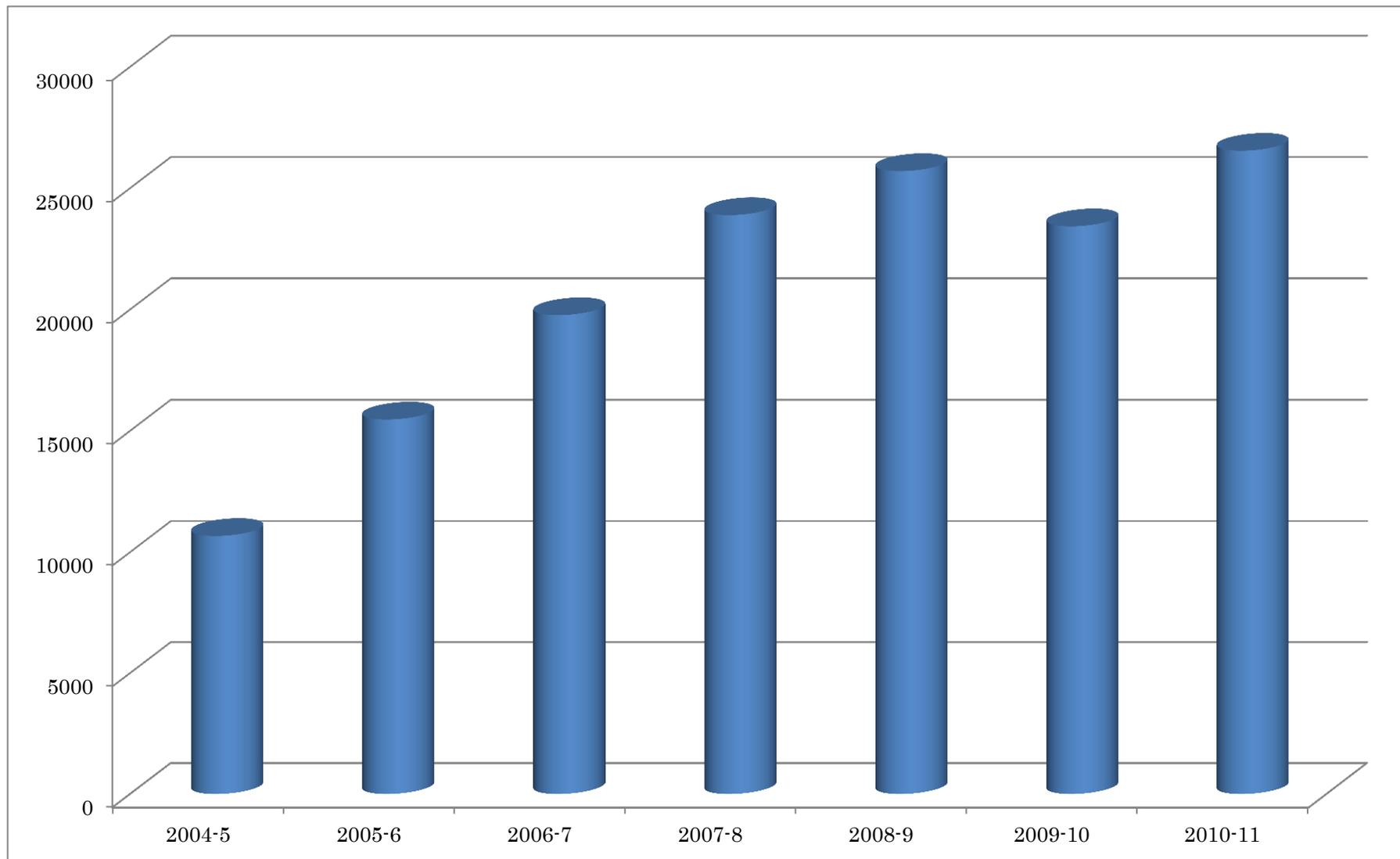
12) 国内と外国からの商標出願の推移

国内商標出願が前年に比べて25%増になっている。

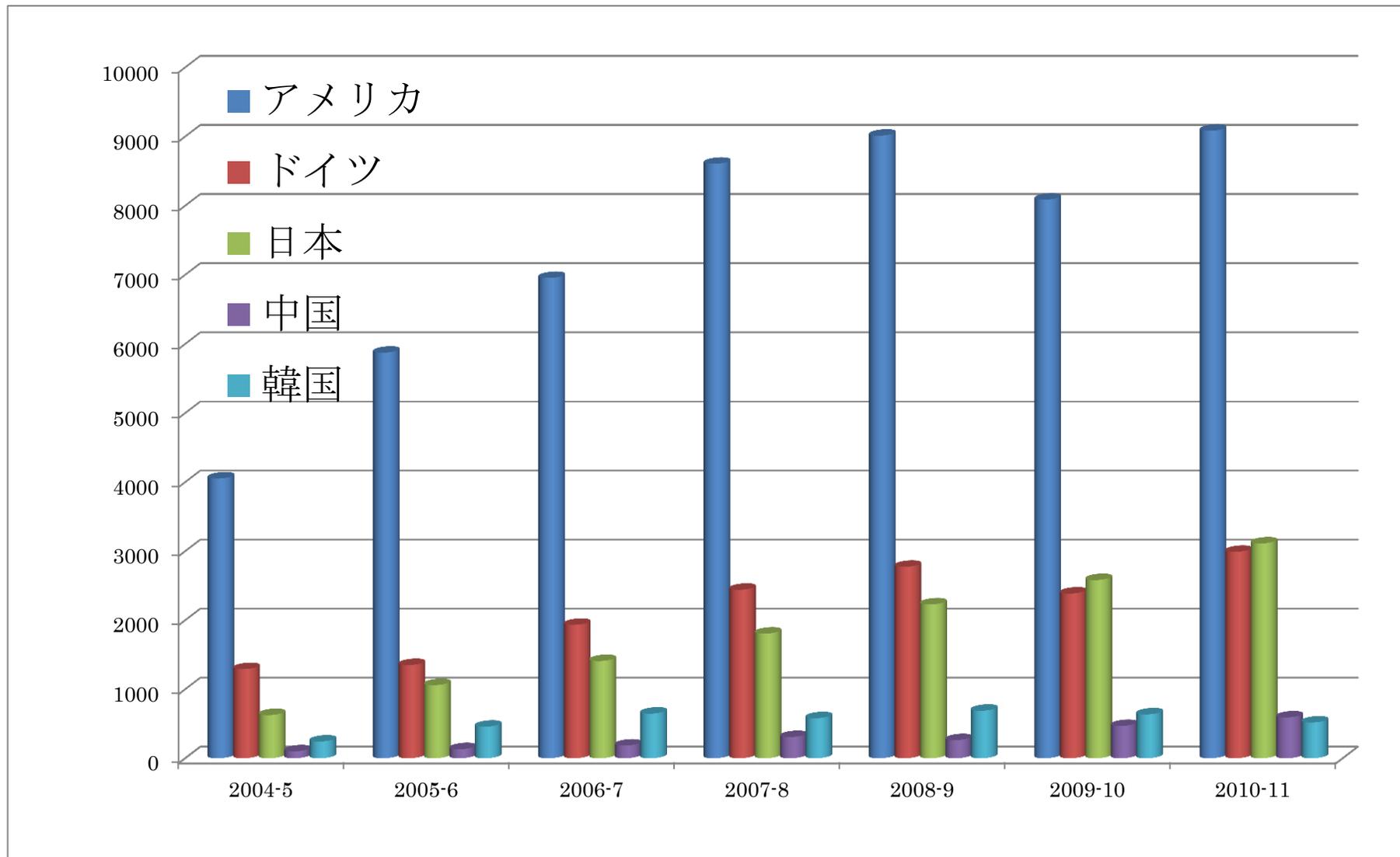
1) 特許出願の推移



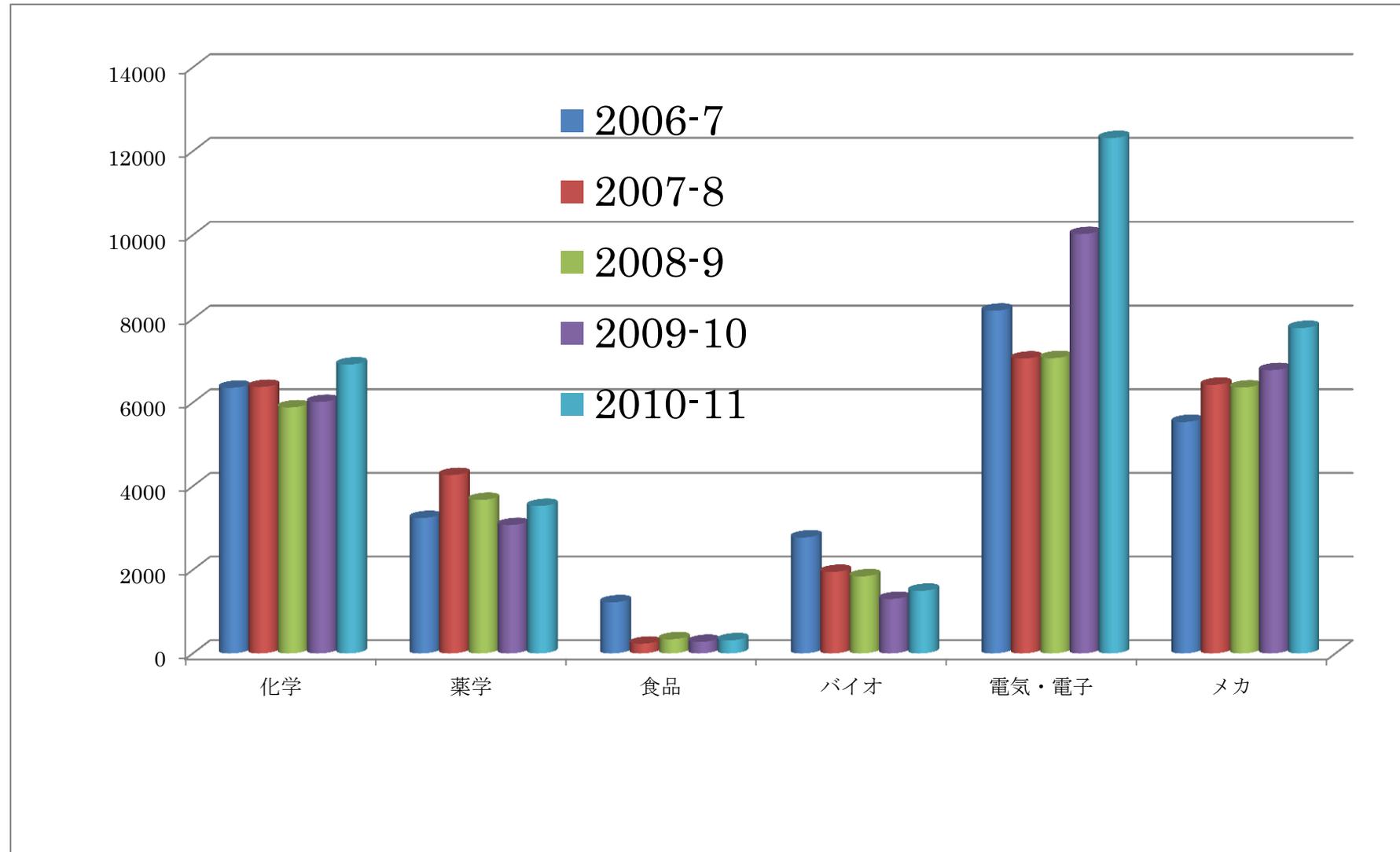
2) P C T 国内段階移行特許出願の推移



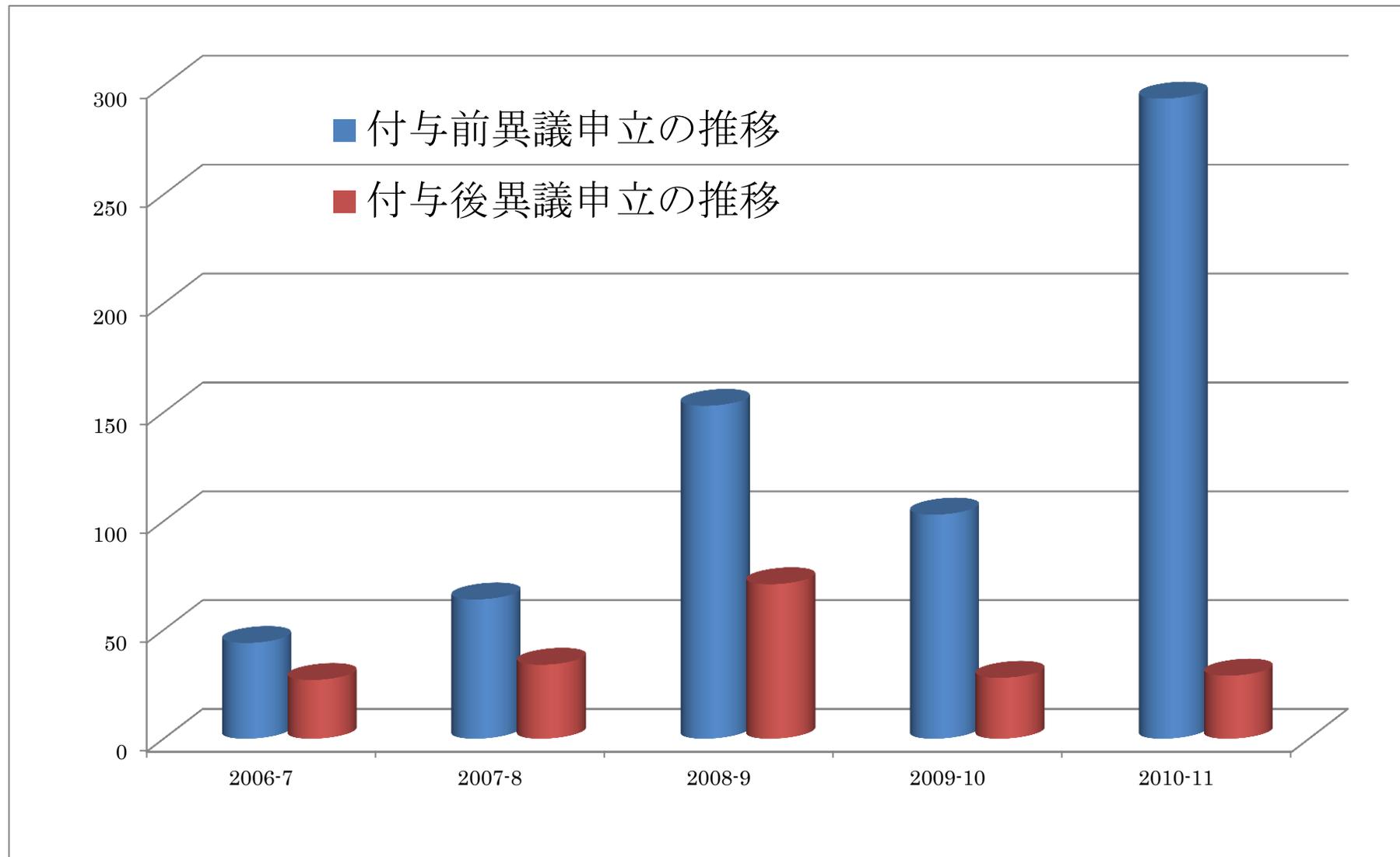
3) 国ごと P C T 国内段階移行特許出願の推移



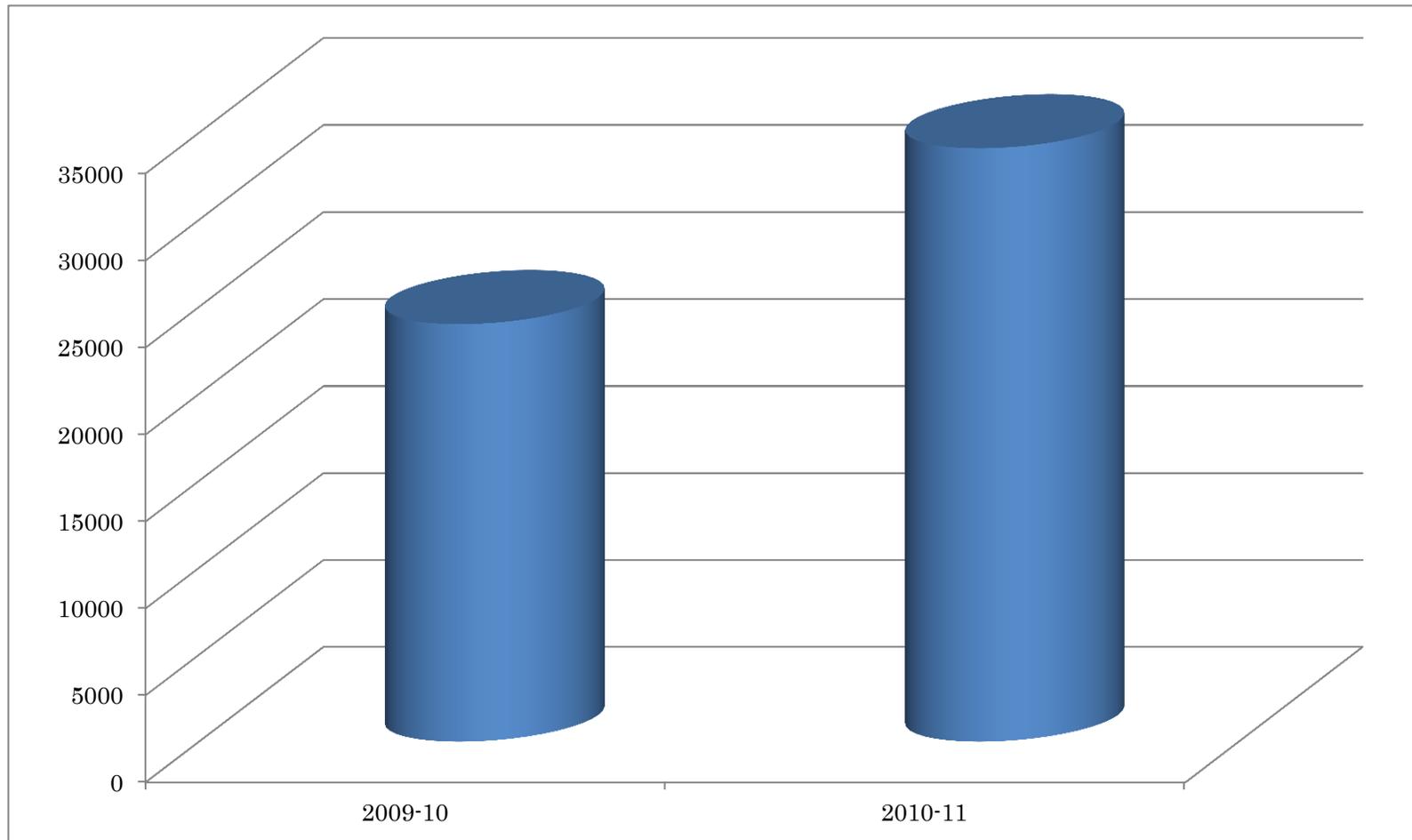
4) 技術分野別の特許出願の推移



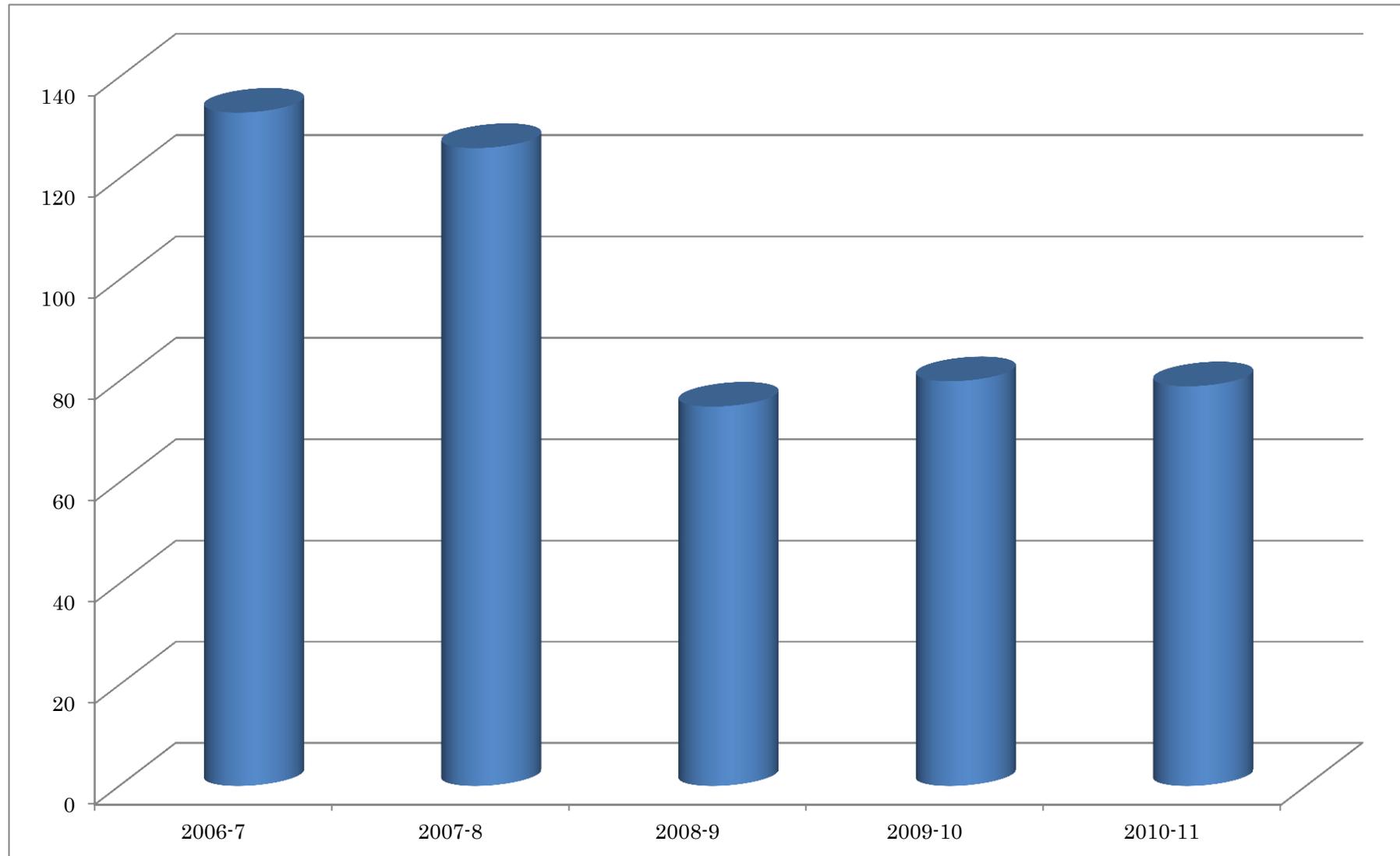
5) 特許異議申立の推移



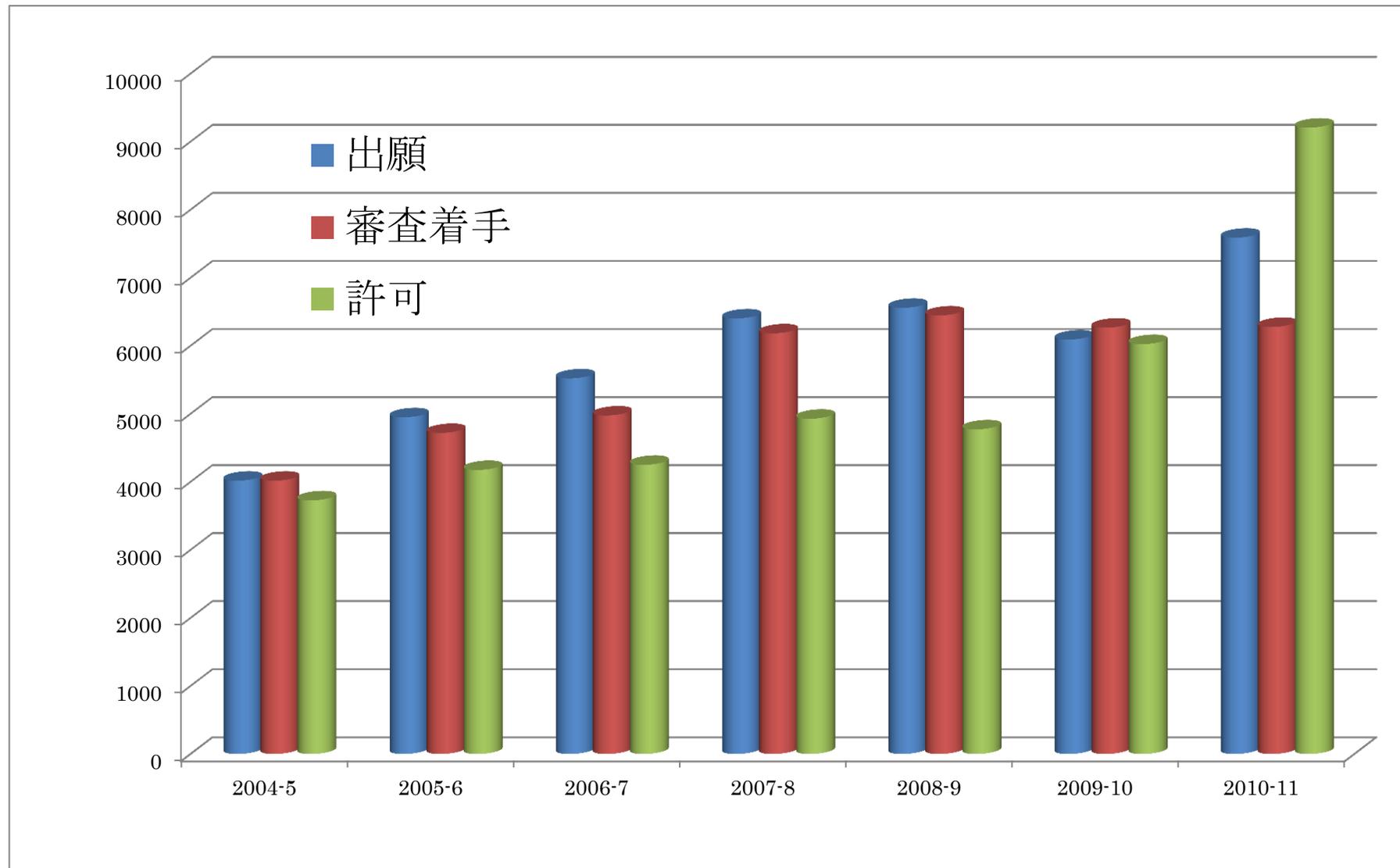
6) 国内実施情報提出件数



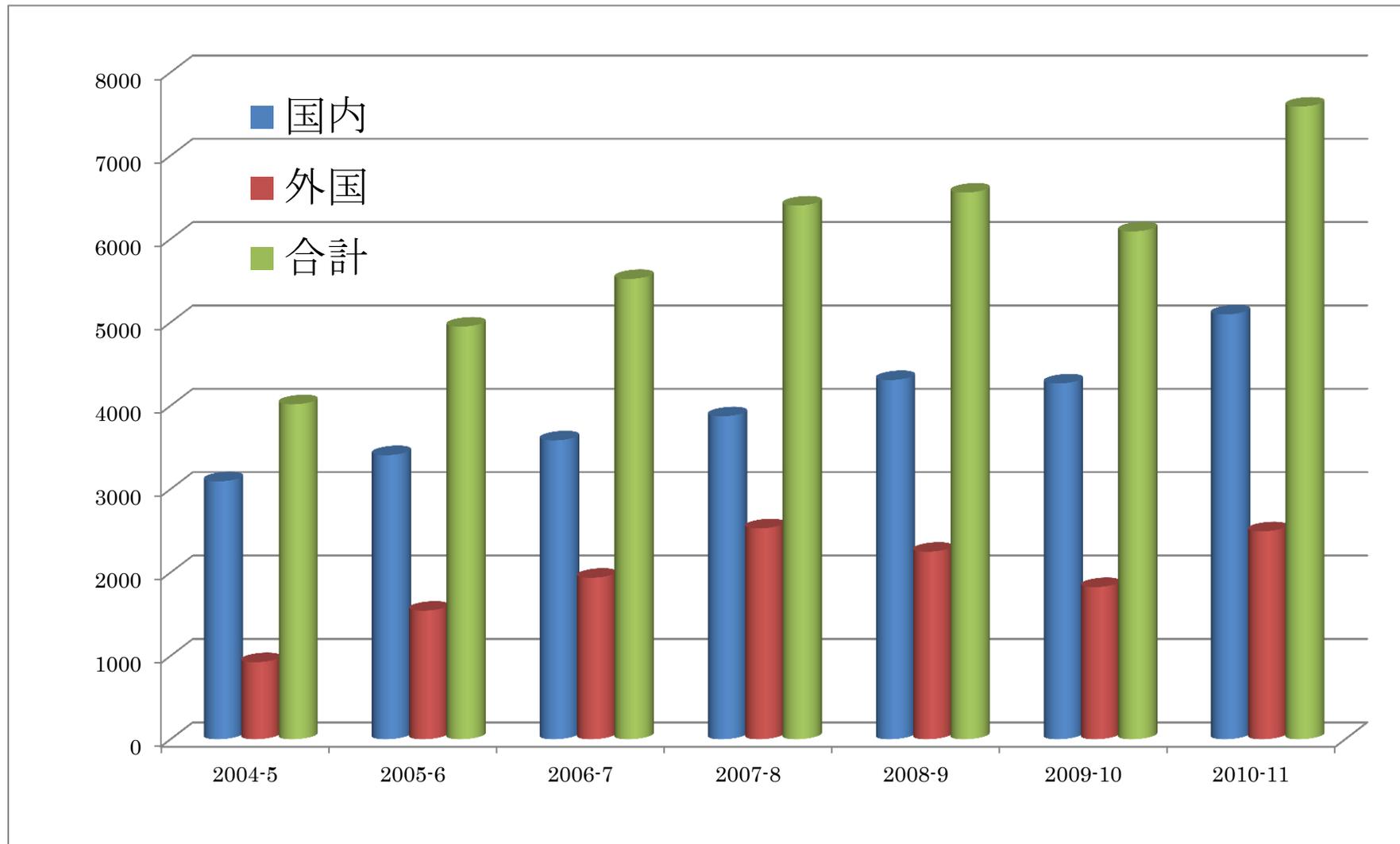
7) 特許・意匠審査官の数



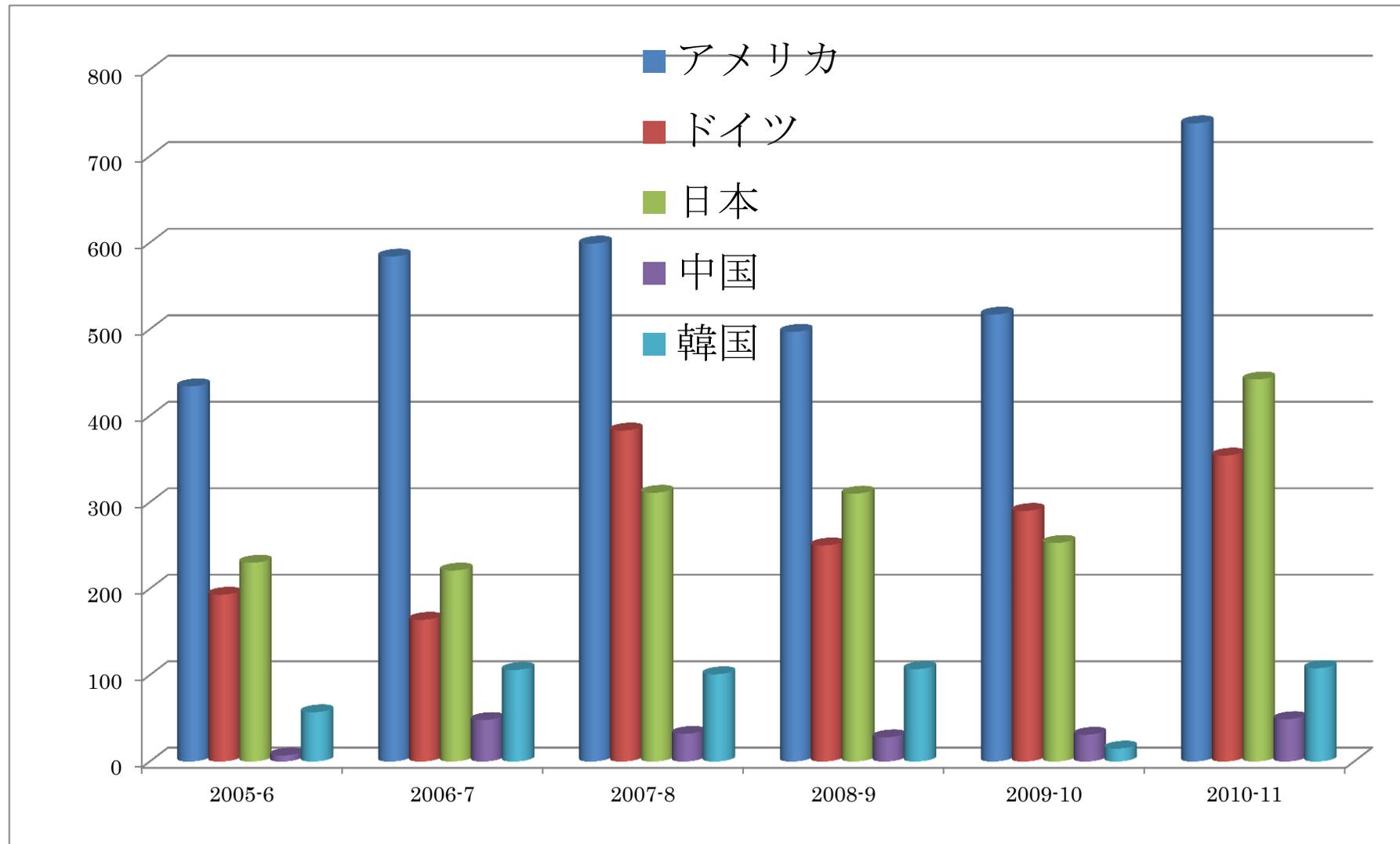
8) 意匠出願の推移



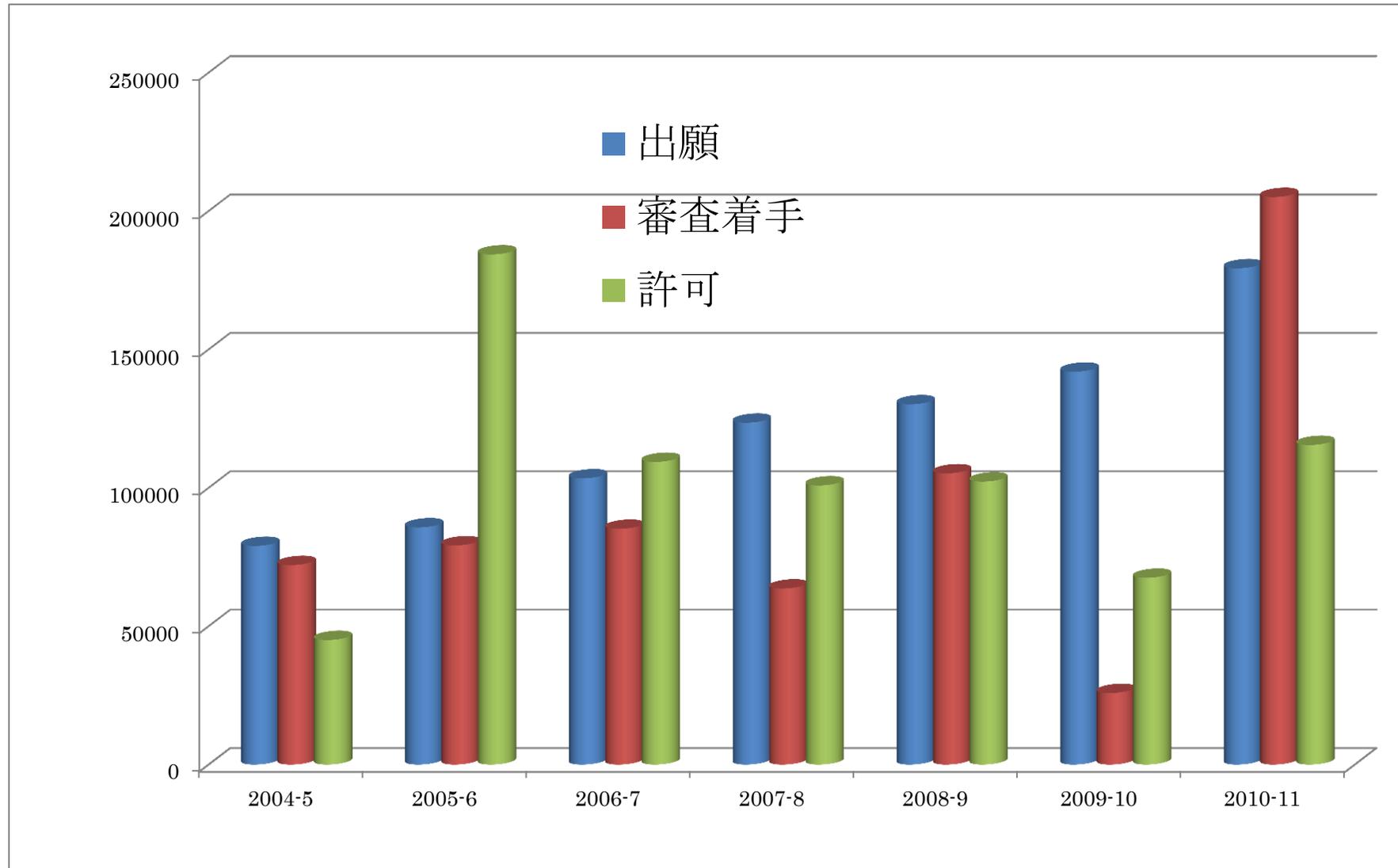
9) 国内と外国からの意匠出願の推移



10) 国ごとの意匠出願の推移



1 1) 商標出願の推移



1 2) 国内と外国からの商標出願の推移

